٤١٧

طراحی لایه نشانی انتخابی کم نشر طیف مادون قرمز داودی ، سمیه ؛ قشلاقی ، مریم '

. بژوهشکده لیزر واپتیک، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران

چکیدہ

در این مقاله طراحی لایه نشانی بلور فوتونیکی تک بعدی در طیف مادون قرمز نهان، با مواد Ge و MgF2 روی زیر لایه Ge، در هر یک از نواحی جوی ۵۹۳ - ۹۷ و ۱۴µ۳ -۸ به صورت جداگانه، انجام شد. سپس برای انطباق انتشار کم در نواحی جوی ۵µ۳ -۲ و ۱۴µ۳ ا ۸۰ و انتشار زیاد در ناحیه غیر جوی ۸µ۳ -۲ و ۸µ۳ ما س۸۰ ما دون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز نهان و تشعشعات داغ، بلور فوتونیک تک بعدی هترو طراحی گردید و مشخصات طیف مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۲۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۲۸µ۳ ما معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۲۸µ۳ -۵ معتی مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر ۲۸µ۳ -۵ معتی به مادون قرمز نهان و تشعشعات داغ، بلور فوتونیک تک بعدی هترو طراحی گردید و مشخصات طیف مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر کم بر مبنای این بلور فوتونیک تک بعدی بازتاب بلور فوتونیک تک بعدی با روش ماتریس مشخصه در تئوری اپتیکی لایه نازک طراحی و با استفاده از نرم افزار طراحی لایه نشانی TFCalc به بازتاب بلور فوتونیک تک بعدی با در میکی ساختار بلور فوتونیک تک بعدی می مادون قرمز انتخابی قابلیت م استفاده از نرم افزار طراحی لایه نشانی TFCalc بهینه شد به این ترتیب باند ممنوعه با تشکیل ساختار بلور فوتونیک تک بعدی هترو وسیع شد. بابراین، هدف مادون قرمز نهان و تشعشعات داغ در نواحی جوی و غیرجوی شیبه سازی شد

## The Design of the Infrared Spectrally Selective Low Emissivity Coating

#### S.Davodi<sup>1\*</sup> and M.Gheshlaghi<sup>1</sup>

<sup>1\*</sup> Laser and optics research school, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL), Tehran, Iran

#### Abstract

In this paper, the coating of one-dimensional photonic crystal in the Infrared stealthy is designed with Ge and  $MgF_2$  on the Ge substrate, in each of the atmospheric windows  $3 \sim 5\mu m$  and  $8 \sim 14\mu m$  individually. Then onedimensional photonic crystal Heathrow was designed to coincide the low emission of the atmospheric windows  $3 \sim 5\mu m$  and  $8 \sim 14\mu m$  with the highest emissions of the no atmospheric window  $5 \sim 8\mu m$  for achieving the Infrared stealthy and heat radiation. And the characteristics of the optional infrared spectrum with low emission based on the one-dimensional photonic crystals were obtained. The reflectance spectrum of onedimensional photonic crystals with the characteristic matrix method in the theory of optical thin film design was obtained and optimized by TFCalc software. The band gap with the structure of one-dimensional photonic crystal Heathrow was wide. Thus, the Infrared stealthy and the heat radiation is simulated in the atmospheric and no atmospheric windows.

دارد. در میان انواع مختلف این تکنولوژی، مادون قرمز نهان <sup>۱</sup> یکی از مهمترین اهداف است. به طور کلی مفهوم مادون قرمز نهان، حذف یا کاهش پارامترهای مختلف تشعشع در بازه های جوی

با توجه به نیازهای نظامی و غیر نظامی جدید، تکنولوژی مادون قرمز در چند دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است و محققان زیادی در این زمینه فعالیت می کنند [۱]. لایه نشانی قابل نشر مادون قرمز، در بازه های جوی و غیرجوی کاربرد وسیعی

مقدمه

<sup>1</sup> Infrared stealthy

۵۹۳۵ و ۸۴۹۱۵-۸ می باشد [۲و۴]. قابلیت نشر کم مادون قرمز در سراسر باند، در عملکرد تشعشعات داغ موثر است، و بلافاصله باعث بالا رفتن دما می شود. طبق معادله استفان بولتزمن [۵] داریم:

$$M = \varepsilon \sigma T^4 \tag{1}$$

بطوریکه M شدت تابش مادون قرمز، ع انتشار مادون قرمز از سطح، σ ثابت استفان \_ بولتزمن، و T دمای مطلق است. طبق معادله ۱، افزایش دما ممکن همچنین منجر به افزایش شدت تابش مادون قرمز شود و قدرت آشکارسازی هدف ها را بالا ببرد. دی الکتریک ها نقش مهمی در هدایت نور در موجبرهای نوری دارند. کلاس خاصی از بلورهای دی الکتریک معروف به بلورهای فوتونی وجود دارد که در آنها امواج نوری در فرکانس های خاصی اجازه انتشار ندارند. به این محدوده فرکانس های ممنوع، شکاف باند فوتونی می گویند. تکنولوژی بلورهای فوتونی از تکنولوژی سیستم های نوری است. این ساختارها بدلیل توانایی کنترل انتشار امواج نوری کاربردهای بالقوه فراوانی دارند [۸و۶]. در این مقاله لایه نشانی بلورهای فوتونی جدیدی طراحی شد که

# روش تحلیل و مدل ریاضی

در این مقاله به کمک بلور فوتونیکی تک بعدی<sup>۲</sup> (1DPC) نشان داده شده در شکل ۱، لایه نشانی مادون قرمز نهان طراحی شده است. در این طراحی، از Ge به عنوان زیرلایه استفاده می کنیم.



<sup>2</sup> One-dimensional Photonic Crystal

لازمه بلور 1DPC با طیف مادون قرمز انتخابی کم نشر، انتشار کم در بازه های جوی ۵۹۳۵~۳ و ۱۴µ۳۵~۸ (مادون قرمز نهان)، و انتشار زیاد در بازه غیر جوی ۳۹۸~۵ (تشعشعات داغ) است. بلور 1DPC از موادی با ضریب شکست کمتر (لایه L)<sup>۳</sup> و بیشتر (لایه H)<sup>۴</sup> از ضریب شکست شیشه، تشکیل شده است. هندسه ساختار بلور فوتونیکی با یک جفت دی الکتریک هندسه ساختار بلور فوتونیکی با یک جفت دی الکتریک در حدود ۶۰/۴ است و MgF2 ماده با ضریب شکست پایین در حدود ۱/۳۸ است و تعداد ۶ جفت لایه به صورت متقارن از چپ به راست طراحی شده است. ساختارطرح لایه نشانی به صورت

Sub/ (HL)<sup>6</sup>/Air می باشد. طبق قانون کیهرشف [۹]، نسبت بین انتقال T، بازتاب R و انتشار مادون قرمز ٤ می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$T + R + \varepsilon = 1 \tag{(1)}$$

انتقال می تواند صفر به نظر برسد و به این معناست که انتشار مادون قرمز می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\varepsilon \sim 1 - R$$
 (r)

طبق تئوری محاسبات لایه نازک، برای j امین لایه میانی، ماتریس مشخصه به صورت زیر است:

$$\mathbf{M}_{j} = \begin{bmatrix} \cos \delta_{j} & -\frac{i}{p_{j}} \sin \delta_{j} \\ -ip_{j} \sin \delta_{j} & \cos \delta_{j} \end{bmatrix}$$
(\*)

در معادله ۴، پارامترهای $\delta_j$  و  $p_j$  به ترتیب طبق معادلات ۵ و ۶ تعریف می شوند:

$$\delta_j = k_0 n_j d_j \cos \theta_j \tag{a}$$

$$p_j = \sqrt{\varepsilon_j / \mu_j} \cos\theta_j \tag{9}$$

منحامت اپتیکی،  $k_0 = 2\pi/\lambda_0$  عدد موج نور فرودی در  $n_j d_j$  خلاء،  $\lambda_0$  طول موج نور فرودی،  $\theta_j$  زاویه تابش نور در لایه **آ**ام می-باشند. برای 1DPC با تناوب های N، ماتریس مشخصه می تواند به صورت معادله ۷ بیان شود:

$$M = \sum_{j=1}^{N} M_j = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}$$
(V)

<sup>4</sup> High layer

ضریب بازتاب 1DPC می تواند به صورت معادله ۸ می باشد:

$$r = \frac{m_{11}p_1 + m_{12}p_1p_L - m_{21} - m_{22}p_L}{m_{11}p_1 + m_{12}p_1p_L + m_{21} + m_{22}p_L} \tag{A}$$

در معادله ۸ پارامترهای  $p_L = \sqrt{\varepsilon_L/\mu_L} \cos\theta_L$  و  $p_L = \sqrt{\varepsilon_L/\mu_L} \cos\theta_L$  و  $p_1 = \sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} \cos\theta_1$   $p_1 = \sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} \cos\theta_1$   $p_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $p_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت رسانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و قابلیت (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به تریب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به تریب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به تریب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به ترتیب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به تریب (سانایی مغناطیسی  $n_1$  به تریب (سانایی مغناطیسی  $n_2$  به تریب (سانایی مغناطیس

طراحی و شبیه سازی

ابتدا، برای باند ۵μm~۳، یک بلور فوتونی با طول موج مرکزی ۴μm طراحی کرده و ضخامت اپتیکی هر لایه برابر با λ₀/4 می باشد. منحنی طیف بازتاب آن در شکل (۲) نمایش داده شد.



شکل۲. طیف بازتاب بلور فوتونی محدوده ۵µm ~۳.

در شکل۲ مشاهده می شود که درصد بازتاب در محدوده ۵μm~۵μ, برابر با ۸/۹۹/۹۶ می باشد.

مشابه طراحی قبل این بار با طول موج مرکزی ۵۵ برابر با ۱۰µm طراحی دیگری برای محدوده طول موجی۱۴µ m۸~۸ انجام می دهیم منحنی طیف بازتاب آن در شکل (۳) نمایش داده شد.



شكل۳. طيف بازتاب بلور فوتوني محدوده ۸۴µ۳~٨.

درصد بازتاب برای محدوده ۳۳ ۱۴۰۰ برابر با ۱۹۹۸ می باشد. شکل های ۲ و ۳ نشان می دهند که با طراحی فوق، ناحیه بازتاب بالا برای دو محدوده جوی ۳۵۰۰ و ۳۳۴۰۰۰ به طور همزمان امکان پذیر نمی باشد. برای حل این مشکل از بلور فوتونی تک بعدی با ساختار هترو<sup>۵</sup> استفاده می کنیم. در ساختار هترو، بلور فوتونی از دو ماده با ضریب شکست مختلف تشکیل شده است. به منظور عدم انطباق داخلی بین دو ناحیه بلور فوتونی که ضریب شکست های مختلفی دارند، این دو ناحیه باید در اندازه های شکاف باند منطبق باشند. وقتی بلور های فوتونی با عدم انطباق بین شکاف های باند آنها امکان دارد در باندهای انرژی آن ساختارهای ناپیوسته بوجود آید [۱۰]. برای دو ضریب می دهیم:

## Sub/ (HL)<sup>6</sup> (HL)<sup>6</sup>/Air

که منحنی بازتاب ساختار هترو فوق در طول موج مرکزی ۱۱/۵ نانومتر، در شکل (۴) نمایش داده شده است.



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> one-dimensional heterostructure photonic crystal

بیشتر از ۴۰/۸۷ شد. طیف بازتاب بلور فوتونیک تک بعدی با روش ماتریس مشخصه در تئوری اپتیکی لایه نازک طراحی و با استفاده از نرم افزار طراحی لایه نشانی TFCalc بهینه شد. در نتیجه بلور فوتونی تک بعدی جدید در نواحی جوی μμ۵~۳ و نتیجه بلور فوتونی تک بعدی جدید در نواحی جوی μμ۵~۶ و مادون قرمز) و در ناحیه غیر جوی μμ۸~۵ بازتاب کم (انتشار زیاد مادون قرمز) دارد. بنابراین، هدف مادون قرمز نهان و تشعشعات داغ در نواحی جوی و غیرجوی شبیه سازی کند. که روشی جدید و بهتر را برای تشخیص مادون قرمز نهان فراهم می کند.

مرجعها

[1] H.A. Macleod, "*Thin Film Optical Filters*", 2nd edition, c.1989, McGraw-Hill.

[2] B.L. Liu, J.M. Shi, D.P. Zhao, W. Zhang, B. Xu. "Analysis on the camouflage application of photonic crystals", J. Laser & Infrared. 1 (2009) 42-45.

[3] X.G. Diao, W.CH. Hao, T.M. Wang, Z. Wu, J. Huang. "*Infrared stealth properties of low emissivity thin films*", J. Aerospace Materials & Technology. **5** (2007) 39-42.

[4] W.D. Mu, H.F. Cheng, G.P. Tang, Zh.H. Chen. "The present situation and the development of thermal infrared stealth camouflage technology and materials", J. Mater Rev. **21** (2007) 114-117.

[5] T. Hao, L. Hai-Tao, C. Hai-Feng, "A thin radar-infrared stealthcompatible structure: Design, fabrication, and characterization", Chin. Phys. B. 23, No. 2 (2014) 025201.

[6] E. Yablonovitch, "Inhibited spontaneous emission in solid-state physics electronics", Phys. Rev. Lett. **58** (1987) 2059–2062.

[7] S. John, "Strong localization of phonics in certain disordered dielectric Superlattices", Phys. Rev. Lett., **58** (1987) 2486–2489.

[8] J.D. Joannopoulas, R.D. Mead, J.N. Winn, "*Photonic Crystals:* Molding the Flow of Light", Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1995.
[9] S. Enoch, J.J. Simon, L. Escoubas. "Simple layer-by-layer photonic crystal for the control of thermal emission", J. Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 261101. شکل ۴، نشان می دهد که در نواحی جوی ۵μ۳۵ ۳ و ۳۹۲۰۸ بازتاب می تواند زیاد باشد، اما در ناحیه غیرجوی ۳۵۸۵ ۵۰ متوسط بازتاب در حدود ۴۷/۷۵ درصد است، که این نتیجه منجر به ناکارآمدی تشعشعات داغ می باشد. ماتریس مشخصه اصلی ترین روش برای طراحی لایه اپتیکی است [۱۱]. برای بهینه سازی ساختار هترو، نیاز به تغییر ضخامت لایه ها می باشد. لذا به دلیل پیچیدگی رفتار لایه و اثرات بهتر انتخابی انتشار کم، از روش شبیه سازی کامپیوتری TFCalc استفاده شد. با این روش طرح لایه نشانی به صورت زیر انتخاب شد: Sub/0.09H0.15L0.18H0.15L0.35H0.75L0.84H0.15L0

.01H0.19L0.01H0.01L/Air

که نمودار آن در شکل (۵) نشان داده شده است.



شکل۵. طیف بازتاب با بهینه سازی ساختار هترو

چنانچه ملاحظه می شود در طراحی بهینه شده هترو، علی رغم کم شدن بازتاب در ناحیه جوی ۱۴μ۳~۸، نوسانات بازتابش در ناحیه غیر جوی ۵~۸μ۳ به حداقل رسیده و میانگین بازتاب در این ناحیه کاهش می یابد.

# نتيجه گيرى

بطور خلاصه، Ge/MgF<sub>2</sub> ترکیب بلور فوتونیک تک بعدی (1DPC) را می سازد. باند ممنوعه با تشکیل ساختار دیگر بلور فوتونیک تک بعدی (1DHPC) وسیع می شود، و مشخصات طیف مادون قرمز انتخابی قابلیت نشر کم بر مبنای این بلور فوتونیک تک بعدی طراحی شد. نتایج نشان می دهد که با طراحی فوق، ماکزیمم بازتاب در نواحی جوی μμ۵ ~۳ و μμ۲ ~۸ به ترتیب ۹۹/۹۲ و ۹۹/۹۸ درصد و در ناحیه غیرجوی ش